# 摘要

随着通信技术的发展,现在的频谱资源口趋紧张,由于毫米波技术独特的优势以及毫米波单片集成电路的快速发展,使得毫米波技术的发展迅速,毫米波技术的应用研究也是越来越多。因此,毫米波技术的发展前景十分可观。

本论文主要是设计一种工作在Ka波段的放大器,仿真研究该放大器的增益,带宽等特性。采用了 TriQuint 公司的 TGA4508 芯片,借助 ADS 软件进行仿真。最终设计实现的 Ka 波段放大器在 34-40GHz 内有良好的性能,主要的指标为:整体的噪声系数小于2.8dB,总增益大于 22dB,达到了预期的目标。

关键词: 低噪声放大器(LNA), Ka波段, TGA4508

#### **ABSTRACT**

With the development of communication technology, spectrum resources are very scarce, millimeter wave technology develops rapidly for the unique advantage of millimeter wave technology and the rapid development of millimeter-wave monolithicintegrated circuits. Application of millimeter wave technology is more and more . Therefore, the millimeter-wave technology has a promising future. This paper mainly design a kind of Ka band low noise amplifier. Use TGA4508 designed by TriQuint company, use ADS to stimulate it. The final goal is have a good performance.

Keywords: LNA(low noise amplifier), Ka band, TGA4508

# 目 录

第1.	章	引言	1
1.	.1	课题的研究背景	1
1.	.2	课题的价值及意义	2
1.	.3	低噪声放大器国内外研究现状	2
1.	.4	本文主要研究内容	3
第2	章	低噪声放大器的理论基础	4
2.	.1	低噪声放大器的概述	4
2.	.2	低噪声放大器的基本理论	5
2.	.3	低噪声放大器的技术指标	7
第3.	章	低噪声放大器的设计	9
3.	.1	低噪声放大器的设计流程及特点	9
3.	.2	仿真软件、芯片及基板和金属层的选择	9
3.	.3	芯片资料手册分析	11
3.	.4	晶体管直流工作点的扫描	15
3.	.5	参数的扫描	20
3.	.6	低噪声放大器稳定性的分析	30
3.	.7	输入输出微带线匹配的设计	31
3.	.8	直流偏置电路的设计	34
3.	9	同轴-微带过渡结构的设计	35
3.	.10	版图的绘制	37
第4.	章	结束语	42
4.	.1	总结与展望	42
参考	文	献	43
致:	谢		44
外文	了资	<b>器料原文</b>	45
外文	て资	8料译文	47

# 第1章 引言

### 1.1 课题的研究背景

电磁波被人们认识发现以后,电磁场和微波技术到现在经过了一百多年的进 步和发展,到如今微波已经广泛地被应用于雷达和卫星通信、导航和遥感、干扰 和抗干扰以及医学和天文等众多应用领域[1]。早期的应用主要是集中在厘米和分 米的波段,但是随着通信技术和国防事业的不断发展,近几年来,微波频谱拥挤 的现象越发地显著,所以向频率更高的毫米波频段开发变得更为迫切。频率较高 的毫米波主要有以下几个特点:(1)与分米波和厘米波相比较毫米波有着极宽的 带宽。我们通常所说的毫米波一般情况下是指频率范围为26.5~300GHz的微波, 带宽高达273.5GHz,超过毫米波之前所有带宽的10倍。由于大气层具有的损耗特 性,远距离传播只能使用四个主要的"大气窗口",但即使如此可用总带宽也可 达135GHz, 是毫米波以下各波段带宽总和的5倍。在如今频率资源十分紧缺拥挤 的条件下无疑具有相当大的吸引力。(2)波束窄。对相同的天线来说辐射毫米波 的波束比辐射米波或者分米波的波束要窄得多,因此更小的目标能够被识别,天 线的分辨相应的变得更高。(3) 毫米波元器件的尺寸通常都比较小,因此基于毫 米波的系统想要小型化、平面化或者集成化也更加的方便。(4)与更高频率的红 外及光波相比较,毫米波则具有全天候特性,传播受天气的影响要小很多[2]。正 是由于毫米波具有以上的这些优势,再一个是在电子对抗中,宽频决定器件的抗 干扰的能力,因此近几十年来毫米波技术和应用得到了十分迅猛的发展。低噪声 放大器(LNA)一般处于接收系统前端,作用是在放大从天线接收下来的信号的 同时又要保证对后级电路的信噪比影响尽可能地小,以确保整个系统的正常工作。 低噪声放大器(LNA)的噪声性能对于整个接受系统的噪声以及灵敏度有很大的 影响。所以如何设计性能优良的低噪声放大器(LNA)是微波毫米波收发系统设 计的关键。

低噪声放大器(LNA)的设计,主要是要实现足够低的噪声系数以及足够的增益,此外还要动态范围较大,带宽较宽以及好的稳定性。还有在某些对于电路尺寸要求高的场合,小型化也是较为主要的设计指标。

#### 1.2 课题的价值及意义

毫米波通讯和精确制导武器等对Ka波段(26.5~40 GHz)收发组件以及相关的MMIC产品都提出了较高的要求。在军用和民用方面对于器件的各种指标包括工作频段和带宽,噪声系数,增益及增益平坦度,稳定性,端口驻波比等都有了更高的要求。随着MMIC工艺的发展,毫米波电路逐渐向单片集成化方向发展,很多毫米波电路都集成在很小尺寸的GaAs集成电路上。小型化、可靠性高、成本低是毫米波发展的趋势<sup>[3]</sup>。低噪声放大器(LNA)一般处于接收系统的前端,其作用是放大从天线接收下来的信号,与此同时还要保证对后级电路的信噪比影响尽可能的小,以确保整个系统正常的工作。而Ka波段MMIC低噪声放大器(LNA)作为毫米波收发组件接收前端的最重要器件,它的性能对整个接收系统的噪声和灵敏度都有很大的影响,所以设计一个性能优良的Ka波段低噪声放大器(LNA)对于设计整个毫米波收发系统起到非常关键的作用。

#### 1.3 低噪声放大器国内外研究现状

对于低噪声放大器的研究起步较晚,近些年来发展的尤为迅速,但是受器件 和工艺条件等因素限制,跟国外的水平仍然是有一定的差距。

2001年邹泉涌团队设计出了一款工作在Ka波段的低噪声放大器,安装在介电常数为2.2,板材厚度0.254mm的RD5880基板上,由两级级联的HEMT低噪声放大芯片组成。在整个设计的过程中,第一级按照最小噪声系数匹配,第二极按照最大传输功率匹配。而且,在两级低噪声放大芯片之间使用了隔板对两级芯片进行隔离各屏蔽,以防止因为两级级间耦合带来的自激现象。经过测量,该放大器在32~36GHz频带内噪声系数≤3dB,增益≥25dB<sup>[4]</sup>。

2007年中国科学院上海微系统与信息技术研究所的王闯等人在0.25微米 pHEMT 工艺技术的基础上设计了一种毫米波MMIC低噪声放大器。整个放大器由三级级联的电路组成,第一级电路采用源级负反馈的技术来获得较小的噪声以及较低的驻波比,还设计了偏置电路用来隔离射频信号和直流信号之间相互的影响,并且采取了单电源供电的方式。测试结果为在26~38GHz频带内低噪声放大器噪声系数小于3.0dB,增益大于15dB,端口驻波小于2.1dB压缩点输出功率大于15dBm,芯片尺寸是1mm×2mm×0.1mm,是当时国内报导的面积最小、性能最好的毫米波低噪声放大器<sup>[5]</sup>。

国外目前在低噪声方面也已经有了不少成果,所采用的技术手段也日趋成熟,与此同时,在半导体掺杂方面也在不断地改进,制造出了各种性能十分优异的低噪声放大器,各类文献报道也比较多。

2000年 Colin S.Whelan 实现了一种采用含60%铟的变异 HEMT(Metamorphic HEMT-MHEMT)技术实现的低噪声放大器,在26GHz的噪声系数有0.61dB,相对应的资用功率增益为11.8dB,在30~32GHz范围内二级低噪声放大器的噪声系数为1.25~1.4dB,相对应的资用功率增益为15~16.5dB,三级低噪声放大器的噪声为1.4~1.7dB,资用功率增益为24.2~26.3dB<sup>[6]</sup>。

2004年,Jonathan B.Hacker,Joshua Bergman等人研发了一种采用 InAs/AISb HEMT技术制成的三级LNA,在GaAs衬底上,在34~36GHz的工作频率范围内,噪声系数仅为2.1dB,相关的增益为22dB<sup>[7]</sup>。

对比以上国内国外的研究状况,我国近些年来低噪声放大器的发展势头不错,但是由于起步较晚,和一些起步较早的国家仍有一些差距。其中最主要的原因有两个方面,一方面是微波集成电路的加工环节方面,一些基础生产材料,测量仪器和制造设备的仍然受制于人;另一个方面是国内的MMIC的生产线还比较少,一些工艺方面的如成品率,模型的精确度等还需要进一步改进。但是由于Ka波段的低噪声放大器在军事方面也有一定的应用,所以在这个方面技术比较先进的国家也长期对我国实行技术封锁,所以按照目前的形势来看,十分迫切的需要依靠我国自身的力量,去提高芯片的加工工艺和设计能力。

# 1.4 本文主要研究内容

本文主要研究内容为对于Ka波段的低噪声放大器的设计,并仿真研究该放大器的增益,带宽特性。设计指标如下:

- •工作频率: 30~42GHz
- •噪声系数: <2.8dB
- •增益: >22dB

由于研发阶段比较高昂的流片费用,本次设计在满足以上所有指标的基础上,争取做到尽量减少元器件,使得芯片的面积达到尽可能小,从而控制成本。

# 第2章 低噪声放大器的理论基础

#### 2.1 低噪声放大器的概述

低噪声放大器的主要作用是可以放大从空中接收到的微弱信号,并且减少噪声干扰,提供系统解调出所需要的信息数据。现如今人们对各种无线通信的工具要求越来越高,例如有几个很典型的如:要求辐射功率要小,作用的距离要远,覆盖的范围要广等等。这样就对接收灵敏度提出了更高的要求,系统接受灵敏度的计算公式如下:

$$S_{min} = -144(dBm/Hz) + NF + 10lgBW(MHz) + S/N(dB)$$
 (2-1)

从式子中可以看出,当系统的带宽和信噪比确定时,此时对于系统的灵敏度起决定性作用的就只有噪声系数,所以低噪声放大器的设计对整个接受系统是很重要的,并且提高灵敏度是关键的手段之一。从上述分析中可以知道低噪声放大器(Low Noise Amplifer)是收发组件中很重要的,几乎可以称为是核心部分,一般情况下是直接与天线相连,由于它的位置是处在接收机的最前端,所以对它有较高的要求,最基本的要求是提供一定的增益,并对信号进行放大,与此同时,还要有较低的噪声系数和很好的线性度。因为低噪声放大器的噪声系数以及性能如果稍微有一点恶化,对整个电路都有着非常大的影响,所以设计出性能比较好的低噪声放大器至关重要。

作为接受系统前端的重要部分,低噪声放大器主要有以下特点[8]:

- •为了尽可能的减小后级系统的信噪比,要求噪声系数的同时还要求有足够的增益以保证后级系统能够正常工作,但是为了防止后级电路产生非线性失真,增益又不能太大,而且还要保证放大器处于稳定状态。
- •应该有足够大的线性范围以抑制其他强于从天线接收的微弱信号对于系统的 影响。
- •放大器输入端必须实现很好的匹配以减小输入驻波的同时实现最小噪声系数。
- •为了抑制诸如镜像频率或者带外干扰,一般具有选频特性。如图2-1为一般情况下低噪声放大器结构图:

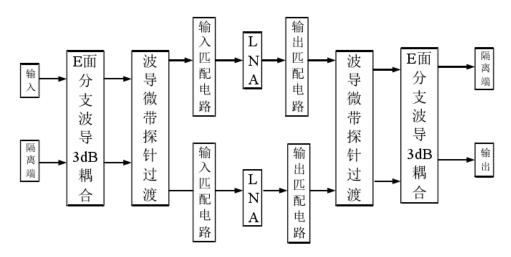


图 2-1 低噪声放大器结构图

# 2.2 低噪声放大器的基本理论

由于放大器在实际应用中,等效电路过于复杂,实用性不是特别高,所以一般情况下在毫米波段采用S参数来描述有源器件,将有源器件看成一个二端口网络,网络特性通过S参数和噪声参量来描述,一般情况下厂家会给出s2p文件,内含参数,如果厂家没有给出,也可以通过自行测量获得。常见典型的HEMT二端口网络如图2-2所示:

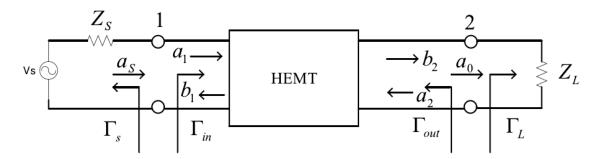


图 2-2 典型的HEMT两端口网络

在上图中,网络S参数以及归一化入射与反射波的关系如下:

$$b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \tag{2-2}$$

$$b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \tag{2-3}$$

在上式中, $a_1$ 与 $a_2$ 为二端口网络的归一化入射波,网络的归一化反射波由,来表示。

 $\Gamma_{in}$ 表示负载 $Z_L$ 的输入反射系数,同时 $\Gamma_{out}$ 表示任意源阻抗下的输出反射系数:

$$\Gamma_{in} = S_{11} + S_{12} S_{22} \Gamma_L / (1 - S_{22} \Gamma_L) \tag{2-4}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + S_{12}S_{22}\Gamma_S/(1 - S_{11}\Gamma_S)$$
(2-5)

在式子中: S表示源阻抗的反射系数,L表示负载端的反射系数。于是有下式:

$$b_1 = \Gamma_{in} a_1 \tag{2-6}$$

$$a_1 = a_s + \Gamma_S b_1 \tag{2-7}$$

$$a_2 = \Gamma_L b_2 \tag{2-8}$$

在式子中, $a_S$ 表示信号源输出的归一化入射波,上述的二端口的网络的实际输入功率为 $P_{in}$ 二端口网络在在信号输入端实现共轭匹配的时候获得的信号源输入功率最大,用资用功率来表示:

$$P_{in} = \left(\frac{1}{2}|a_S|^2\right) / \left(1 - |\Gamma_S|^2\right) \tag{2-9}$$

用晶体管等效二端口网络,整个网络的噪声系数对于任意源阻抗可以表示成:

$$N_f = N_{fmin} + \frac{R_n}{G_S} \left[ (G_S - G_{opt})^2 + (B_S - B_{opt})^2 \right]$$
 (2-10)

其中,信号源的输入导纳用 $Y_S = G_S + jB_S$ 来表示,为最佳噪声系数,表示最佳源导纳,为等效噪声电阻,表示噪声系数对信源导纳的敏感度。源反射系数和最佳源反射系数也可以表示成:

$$\Gamma_S = (Y_0 - Y_S)/(Y_0 + Y_S)$$

$$\Gamma_{out} = (Y_0 - Y_{out})/(Y_0 + Y_{out})$$
(2-11)

那么噪声系数 $N_f$ 就可以写成:

$$N_{f} = N_{fmin} + 4\frac{R_{n}}{R_{o}} |\Gamma_{S} - \Gamma_{opt}|^{2} / \left[ |1 + \Gamma_{opt}|^{2} \left( 1 - |\Gamma_{S}|^{2} \right) \right]$$
 (2-12)

在一般情况下为 $50\Omega$ , $N_{fmin}$ , $R_n$ 和 $\Gamma_{opt}$ 和是晶体管的等效噪声参数,随着频率的变化而变化。

在微波网络中,二端口微波网络是最基本的。表征二端口网络特性的参量可以分为两大类,第一类为反映参考面上电压与电流之间关系的参量,包括了阻抗参量、导纳参量、转移参量;第二类网络参量是反映参考面上入射波电压与反射波电压之间的关系的参量,包括了散射参量和传输参量。各种参量对应着不同的矩阵形式。其中导纳矩阵为阻抗矩阵的逆矩阵,转移参量对应着ABCD矩阵,传输参量对应着T矩阵。转移参量和传输参量在多个二端口网络级联方面有着重要的应用[9]。

# 2.3 低噪声放大器的技术指标

- 一个低噪声放大器的性能主要是包含噪声系数、增益和稳定性等等。这些指标都是对整个系统的设计都至关重要的,每一项都会影响放大器的性能。
- 1. 工作频率和带宽 工作频率指的是放大器能正常工作的范围,从fL到fH,即从下限频率到上限频率,其中正常工作指的是在整个频段噪声系数满足要求,同时功率增益也满足增益平坦度的要求。

常规带宽的定义为 $B = f_L f_H$ ,相对带宽偶尔也会用到,定义为 $B = (f_L f_H)/f_o$ ,在公式中 $f_o$ 为中心频率,即放大器工作频率的中点。一般情况下,低噪声放大器的工作频带不太宽,相对带宽最多一般为20%,因为如果频带过宽,比较难获得较低的噪声系数,而噪声系数却是放大器设计首先要考虑的指标。

**2. 噪声系数** 当一个放大器没有输入信号的时候,但是其输出端仍能输出较为微弱的信号,这是输出信号的功率就用噪声功率来定义,而噪声功率用噪声系数来衡量,噪声系数NF可以定义为:

$$NF = (S_{in}/N_{in})/(S_{out}/N_{out})$$
 (2-13)

在上面的公式中, $S_{in}$ 和 $S_{out}$ ,分别为系统输入和输出端口的信号功率, $N_{in}$ 和 $N_{out}$ 分别为系统输入和输出端口的噪声功率。

因为当信号通过放大器时,放大器产生的噪声会使整体的信噪比变坏,所以 从物理上定义噪声系数可以解释为信噪比下降的倍数。噪声系数的单位为分贝, 单位转换公式如下:

$$NF = (dB) = 10\lg(NF)$$
 (2-14)

在实际设计的过程中,对增益的要往往都是超过一个晶体管的最大增益能力, 因此需要多个晶体管级联,噪声系数的表达式为:

$$NF = NF_1 + (NF_2 - 1)/G_1 + (NF_3 - 1)/G_1G_2 + \cdots$$
 (2-15)

即 Friis 公式,从这个公式中可以看出整体电路的噪声系数是由各级放大电路的噪声系数以及增益共同决定的。图2-3为 TGA4508 的噪声系数随频率变化的示意图:

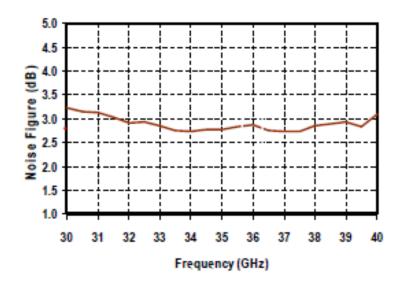


图 2-3 噪声系数变化图

# 第3章 低噪声放大器的设计

### 3.1 低噪声放大器的设计流程及特点

微波单片电路的设计过程基本就是CAD的设计过程,其设计的大致过程为为:确定低噪声放大器各个性能指标,对有源器件、无源器件进行分析,选择电路结构,优化初值得到大致电路,进一步优化参数使其更准确,对主要的参数进行灵敏度分析,设计并且优化版图,流片,芯片测试和研究。

对于低噪声放大器,在实际的设计过程当中,一定要注意一下几点:

- 1.放大器中放大管的选择。
- 2.输入输出匹配电路的设计原则。
- 3.电路中需要注意的问题:一般对于低噪声放大器采用高Q值的电感完成偏置 和匹配功能,由于电阻会产生附加的热噪声,放大器的输入端尽量避免直 接连接到偏置电阻上。
- 4.目前低噪声放大器方面的设计手段: LNA基本上采用ADS。
- 5.目前同行业低噪声放大器的发展水平:随着半导体器件的发展,低噪声放大器的性能不断提高,采用PHEMT场效应晶体管的低噪声放大器在800MHz 频段噪声系数可达到0.4dB,增益约为17dB左右,1900MHz 频段噪声系数可达到0.6dB,增益为15dB左右。

# 3.2 仿真软件、芯片及基板和金属层的选择

从20世纪80年代开始,微波电路技术的应用方向已经由传统的波导和同轴线元器件逐渐转移到微波平面电路系统,但现实的问题是,微波平面电路设计一直以来都是一项比较困难和复杂的工作,在实践中需要工程师不断的调试才能完成。近些年来,随着市场的需求不断的提升,射频电路应用的频率越来越高,为了满足高速率信号传输的要求,信道带宽也越来越宽,对于电路各项参数的要求也越来越高,对于产品的要求也越来越多样化,产品的尺寸也是要求越来越小,与此同时,产品的设计周期却越来越短,因此比较传统的方法已经不能满足对于现代电路设计的要求,应用微波仿真软件进行电路设计已经成为必然的发展趋势,美

国安捷伦 (Agilent) 公司推出的大型 EDA 软件 ADS 已经成为当今微波设计的主流软件。对于本课题的设计,同样是选择采用 Agilent 公司的 ADS (Advanced Design System) 进行设计,安捷伦 ADS 软件可以应用于航空电子、雷达、卫星通信系统的设计,也可以应用于移动通信系统,高速电路,信号完整性设计,射频和微波电路设计,天线设计,和 RX/TX 封装模块设计。本文选择 ADS 也主要有以下两个原因: (1) ADS 几乎可以支持微波器件和系统中所有类型电路的设计,不论是简单的还是复杂的电路结构,不论是离散的微波模块还是用于通信、航天等其他用途的单片电路,所以 ADS 是当今国内各理工科大学和各研究所进行微波单片电路电设计时比较常用的软件。(2) Agilent 公司和很多家具有相当规模流片实力的半导体厂商合作提供了各种模型库 Design Kit,设计者可以利用 Design Kit 及软件的仿真和优化进行系统指标的规划、设计与评估。

关于芯片的选择,对于国内来说,目前还没有商业化的毫米波芯片,供应商主要是集中在美国,如 TriQuint,Hittite,Mimixbroadband 和 Avago 等公司。本课题选用的芯片为 TriQuint 公司的所设计的一款低噪声放大器 TGA4508,频率范围为  $30\sim42$ GHz,典型增益为 21dB,典型噪声系数为 2.8dB,偏置电压为 3V,工作电流为 40mA,采用了 0.15 3MI pHEMT工艺,芯片的外部尺寸为1.7mm  $\times$  0.8mm  $\times$  0.1mm,内部尺寸为0.067mm  $\times$  0.031mm  $\times$  0.004mm。

介质基片的选择:对基片的材料和电介质材料都需要进行适当的选择,不仅 仅需要满足电性能的要求,还应该满足机械性能、加工性能、对于环境的适应能 力以及较低的生产成本等要求。对于基片的材料,我们一般有如下要求:

- 1.要求较高的介电常数,尽量使电路小型化。
- 2.较低的损耗。
- 3.在已经给定的频率和温度范围内,介电常数稳定。
- 4.表面光洁度高、击穿强度高。
- 5.导热性好,适用与较大的功率。
- 6.适应环境的能力较强。

当工作的频率提高到毫米波段时,主要的矛盾并不是减小尺寸,恰恰相反,尺寸如果太小的话反而会影响精度;在这种情况下,由于导体趋肤深度的减小,更加要求基片的表面光洁度要高,在这种情况下,更多的采用介电常数比较低,但是表面光洁度比较高的石英。

对于金属材料的使用,有如下的要求:

1.高的电导率

- 2.较低的电阻温度系数。
- 3.较低的电阻温度系数。
- 4.较好的刻蚀性和可焊接。
- 5.较好的刻蚀性和可焊接。

较好的刻蚀性和可焊接根据各种金属的数据我们可以看出,导电性较好的金属,例如金、银、铜等附着性能很差;与之相反,导电性能很差的钼、铬、钽等的附着性能却很好。因此,在基片上淀积导电性能良好的导电性良好的金属之前,可以先蒸一薄层的铬、钼等金属作为媒介,然后再把导电良好的金属附着于媒介金属上,此时媒介金属虽然导电率差,但因其蒸发厚度只有几十到几百埃的数量级,比其趋肤深度要小得多,因此电流的分布,完全可以穿透此薄层,而主要分布在导电良好的主金属上,因此对微带线损耗的影响极微。基于以上综合的原因,本课题的基片选用毫米波段常用的 Rogers RT/Duroid 5880 板材,基片的厚度为0.254mm,介电常数为 2.2。金属层采用了 10z 的铜(厚度约为 0.035 mm)。

#### 3.3 芯片资料手册分析

放大器在设计之前必须要详细了解晶体管的详细参数和各方面的性能,这是选择晶体管并进行设计的基础。一般情况下半导体公司都会提供晶体管的芯片资料手册(Datasheet),是设计者获得关于晶体管资料的重要途径。对于本课题所选用的TGA4508,资料手册上也给出了很多重要的信息。TGA4508是一款Ka波段的低噪声放大器,典型频率范围为30 42GHz,典型增益为21dB,典型噪声系数为2.8dB,下图3-1是手册中给出的增益和回波损耗曲线。

在25°C的条件下, 电特性参数, 如图3-2。

在偏置电压为3V,偏置电流分别为 40mA 和 60mA 的情况下,资料手册所给出的输入回波损耗,如下图3-3。

输出回波损耗,如3-4。

增益如图3-5。

噪声系数如图3-6。

根据资料手册中给出的数据,我们可以知道低噪声放大器的直流工作点,Vds =3V, Ids=40mA。这就完成了低噪声放大器设计最基础的第一部分。然后根据如上的指标,我们就可以开始进行低噪声放大器的设计了。

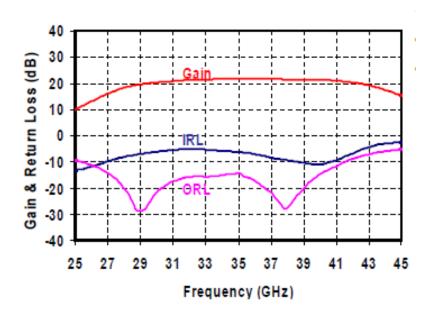


图 3-1 增益和回波损耗曲线

PARAMETER	TYPICAL	UNITS
Drain Voltage, Vd	3	V
Drain Current, Id	40	mA
Gate Voltage, Vg	-0.5 to 0	٧
Small Signal Gain, S21	21	dB
Input Return Loss, S11	8	dB
Output Return Loss, S22	15	dB
Noise Figure, NF	2.8	dB
Output Power @ 1 dB Compression Gain @ 38 GHz, P1dB	14	dBm

图 3-2 25°C的条件下电特性参数

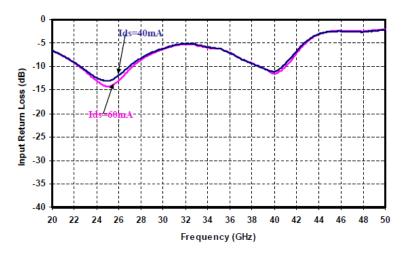


图 3-3 输入回波损耗

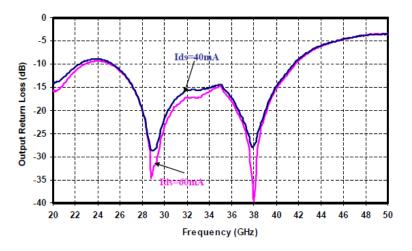


图 3-4 输出回波损耗

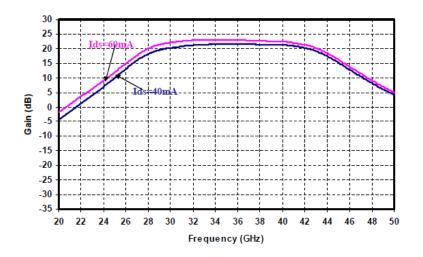


图 3-5 增益随频率变化图

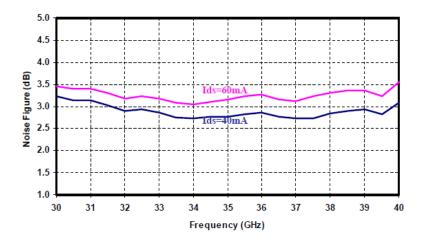


图 3-6 60mA 和 40mA 下噪声系数

# 3.4 晶体管直流工作点的扫描

在设计之前,要对晶体管进行直流工作点的扫描,具体的操作如下:第一步 先在ADS中建立一个新的工程:(1)运行 ADS2011,选择 File → New → Workspace 命令,弹出"New Workspace Wizard"(新建工程)对话框,可以看见对话框中已 经存在了默认的工作路径(可以手动进行改变)。如下图3-7所示:

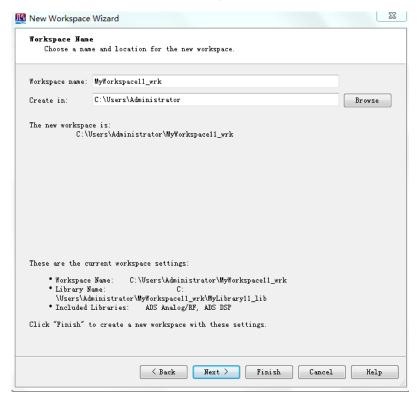


图 3-7 New Workspace Wizard

点击Next按钮,然后如下图3-8:

再次Next, 如图3-9:

然后在选择第一项,点击Next,如图3-10:

然后 Finish 即生成新的工程。下一步是在新建的工程中,在新建一个原理图。 选择 File→New→ Schematic命令,弹出如图3-11对话框:

点击 OK, 弹出如图3-12所示,

直接点击 Cancel,然后生成新的原理图。然后下一步是在原理图中进行操作,在 Schematic Design Temples栏中选择 "FET\_curve\_tracer",这是一个专门用来扫描 BJT 工作点的模板。单击 OK,此时新的原理图窗口被打开,窗口中已经出现

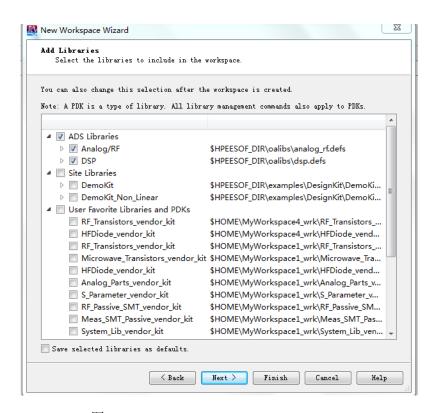


图 3-8 New Workspace Wizard Add Libraries

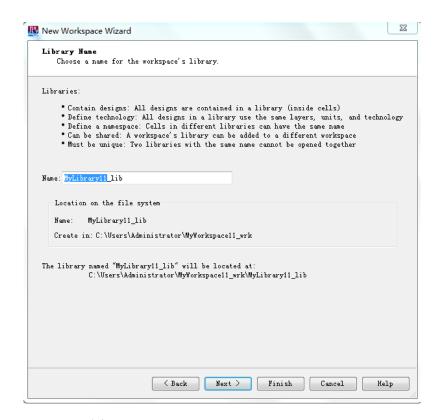


图 3-9 New Workspace Wizard Library Names

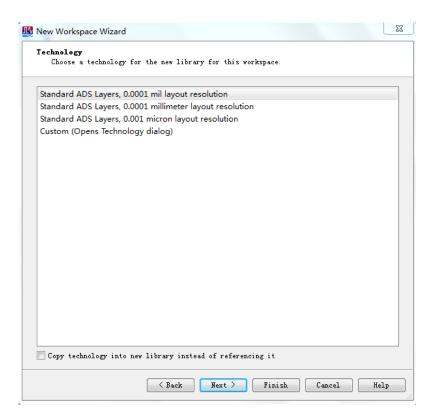


图 3-10 New Workspace Wizard Library Names

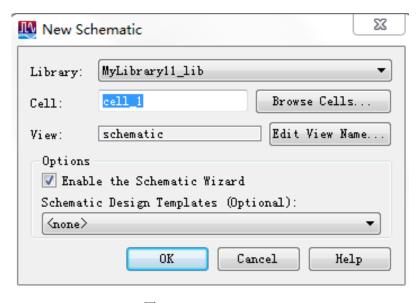


图 3-11 New Schematic

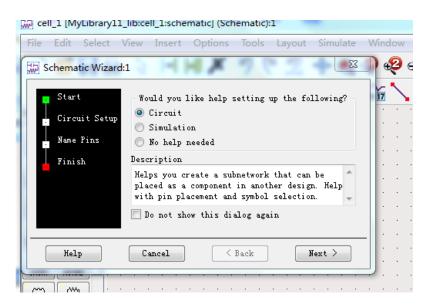


图 3-12 Schematic Wizard

一个专门用于对FET进行直流工作点扫描的模板,会有系统预先设好的组件和控件。对FET进行工作点扫描的过程就是一个直流仿真的过程,因此模板中的仿真控制器为直流仿真控制器,而扫描的变量是 BJT 的 CE 极电压 VCE 和 B 极电流 IBB,如图3-13。

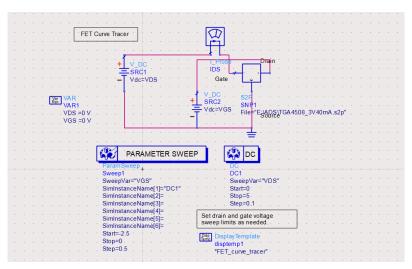


图 3-13 工作点扫描电路

这样对晶体管进行直流工作点扫描的电路就完成了,单击工具栏中的 Simulate 执行仿真,并等待仿真结束。仿真结束后,系统弹出数据显示窗口,由于使用的是仿真模板,需要的仿真结果已经出现在窗口中,图中就是 BJT 的直流工作点扫描曲线以及 BJT 的直流工作点和功耗,如图3-14所示。

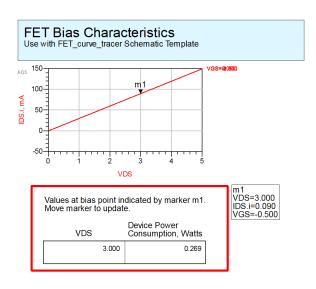


图 3-14 工作点扫描电路结果

#### 3.5 参数的扫描

S参数(S-Parameter)也叫散射参量,在微波频段中,使用电压和电流表示的各种参量在实际的应用中并不是特别的方便,第一个原因是因为缺少恒定的微波电压源和微波电流源;第二个原因是理想的短路或开路终端是不容易得到的,在电路的实际应用当中,器件并不是处于短路或者开路的状态,不连续的终端负载可能会导致有害的电压、电流波的反射,并且产生可能会造成器件损坏的振荡。因此这些参量很难被正确地测量。在微波技术当中,不管电路的形势是如何变化的,我们可以设法使信号源的输出功率保持不变,找到匹配的终端负载。这样根据参考面上归一化的入射波电压和归一化的反射波电压之间的关系导出的散射参量和传输参量就会显得更加方便一些。而且通过使用精确的信号源和精确的终端负载,就可以大大提升网络参数的测量精度。同时,利用 S-parameter 可以在避开不现实的终端条件以及避免造成被测器件(DUT)损坏的条件下,用二端口网络的分析方法可以确定几乎所有微波器件的特征。S-parameter 在微波电路设计、微波测量、微波系统技术规范中得到了非常广泛的应用。如下图3-15为二端口网络及其 S 参量:

上图中描述了 S-parameter 的定义原理。图中的  $a_1$  和  $b_1$  分别是端口 1 的归一化入射电压波和反射电压波;而  $a_2$  和  $b_2$  分别为端口2的归一化入射电压波和反射电压波;输入参考面和输出参考面分别为  $T_1$  和  $T_2$ 。利用两个参考面上的入射波

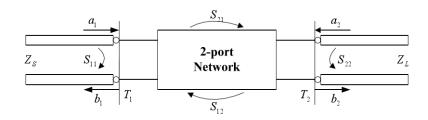


图 3-15 二端口网络示意图

电压来表示两个参考面的反射波电压可以写成如下形式:

$$b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \tag{3-1}$$

$$b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \tag{3-2}$$

 $S_{11}$ ,  $S_{12}$ ,  $S_{21}$ ,  $S_{22}$ 为散射参量,这四项的定义分别为:

- • $S_{11}$  为端口 2 匹配时,即( $Z_L = Z_0$ )时,端口 1 的反射系数
- • $S_{22}$  为端口 1 匹配时,即( $Z_S = Z_0$ )时,端口 2 的反射系数
- S<sub>12</sub> 为端口 1 匹配时,端口 2 到端口 1 的传输系数
- $\bullet S_{21}$  为端口 2 匹配时,端口 1 到端口 2 的传输系数

S-parameter 的物理意义是在相应的端口接匹配负载的情况下所对应的反射系数或者是传输系数。在微波系统中,一般情况下是采用对数的形式来表示 S-parameter 的四个参量:

$$|S_{11}|_{dB} = 10\log|S_{11}|^2 = 20\log|S_{11}| \tag{3-3}$$

$$|S_{22}|_{dB} = 10\log|S_{22}|^2 = 20\log|S_{22}|$$
 (3-4)

$$|S_{21}|_{dB} = 10\log|S_{21}|^2 = 20\log|S_{21}|$$
 (3-5)

$$|S_{12}|_{dB} = 10\log|S_{12}|^2 = 20\log|S_{12}|$$
 (3-6)

二端口微波网络是微波网络分析和网络综合的基础,在重组和简化复杂电路以及深入研究有源以及无源器件的特性方面,已经成为非常重要的工具。

本课题设计的第一步就是要分析所选用晶体管的 S 参数,先利用 ADS 软件进行扫描,在选定晶体管的直流工作点以后,就可以进行 S 参数的扫描了,由于 Ka 波段频率过高,大部分高频段的低噪声放大器生产厂家只提供了 s2p 文件,因此本设计同样采用 s2p 文件进行扫描,首先建立一个工程并命名为S\_params,如图3-16所示:

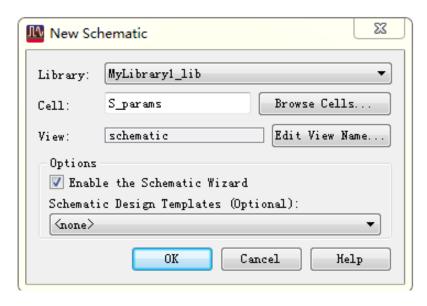


图 3-16 S\_params工程建立图

然后在 Schematic Design Temples 栏中选择 "S-Params",如图3-17所示。

单击 OK 以后,即可生成新的原理图,如下图3-18所示,显示的是一个 ADS 自带的 S 参数仿真的模版:

然后下一步就是将 s2p 文件导入 ADS 中,同样是在原理图中进行操作,在左 边的下拉框中选择 Data Items,如图3-19:

用记事本或者是其他的软件打开此文件,注意开头的注释部分会含有端口信息,也即是关于文件的信息,如本课题中的即是二端口网络,一般情况下 s2p 文件均为二端口参数,如下图3-20所示。

再次切回到 ADS 的原理图当中,在整个原理图的左侧 Palette 列表中选取相对应的元件。由于本次设计为 s2p 文件 (一般为二端口),选择中间数字为 2 的图标,将其放在原理图中,然后双击 s2p 文件,选择文件的路径,其余的设置均保持不变,如图3-21所示:

将 s2p 文件和 S 参数扫描模版按照下图连接,同时注意将 s2p 文件接地。如图3-22所示:

最后需要对S参数仿真模版中的频率扫描范围进行更改。双击模版中的 S 参数仿真控制器,会弹出参数设置窗口,在参数设置窗口中对参数进行如下的设置,如图3-23所示:

- •Start=30GHz,表示扫描的起始频率从30GHz开始。
- •Stop=42GHz,表示扫描的频率到 42GHz 终止。

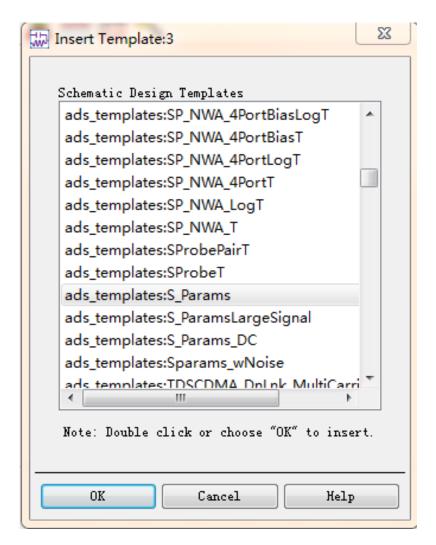


图 3-17 S 参数扫描模板选择

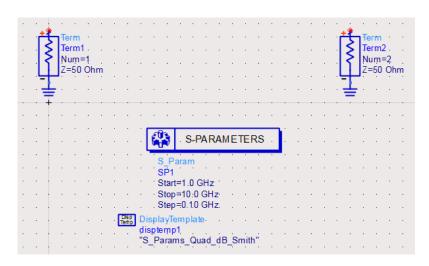


图 3-18 S 参数扫描模板

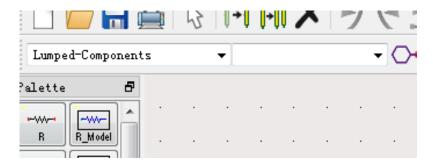


图 3-19 s2p 文件的选择

```
文件(F) 編輯(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

|| Created Sat Jan 16 13:51:10 2016
|| Data Acquired Sat Jan 16 13:32:30 2016
|| hz S ma R 50
|| 2 Port Network Data from ACDATA block
|| freq magS11 angS11 magS21 angS21 magS12 magS22 angS22
```

图 3-20 s2p 文件的信息

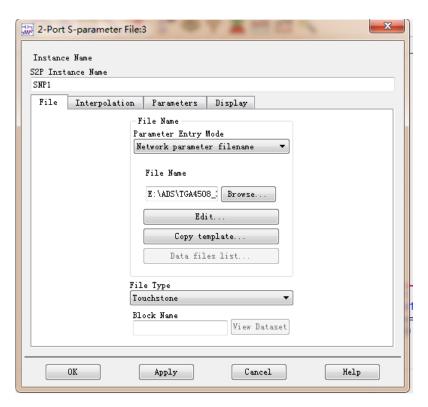


图 3-21 导入 s2p 文件

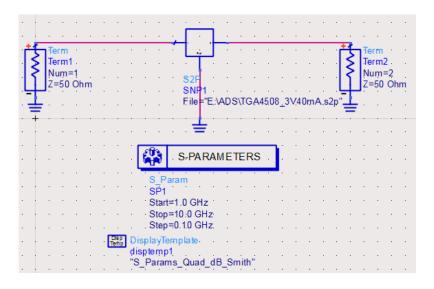


图 3-22 s2p 文件扫描电路

•Step=0.1GHz,表示在扫描过程中,频率间隔为0.1GHz。

设置好的S参数仿真空间如图3-24所示:

连接好原理图,以及设置好各个参数以后,即可以进行参数扫描仿真了,点击 Stimulate-Start Stimulate, 仿真以后得到如图3-25结果:

数据显示窗口中除了有扫描曲线表示出S(1,2)和S(2,1)的结果以外,也同时利用史密斯圆图表示了数据S(1,1)和S(2,2)的结果。在微波频段当中,史密斯(Smith)圆图为分析传输线的问题和关于匹配电路的问题提供了一个非常有实际应用的图形化设计和分析工具,并且十分方便有效。通过归一化阻抗和导纳Smith 圆图,可以很容易且快速设计出实现微波放大器最佳性能的匹配电路<sup>[10]</sup>。Smith 圆图基本上是一个所有无源阻抗都画在以单位长度为半径之内的反射系数圆图。从Smith 圆图中所能够读出数据的精确度,完全足够解决实际应用中的设计问题。通过归一化阻抗和导纳Smith 圆图,可以很容易并且十分快速地设计出实现微波放大器最佳性能的匹配电路。Smith圆图是在反射系数平面中表述所有Re[z]≥0的Z值与反射系数的关系,该平面叫做Γ平面,其表达式为:

$$G = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} \tag{3-7}$$

Zo 是传输线的特征阻抗或者参考阻抗的特征值。定义归一化阻抗为:

$$Z = \frac{Z}{Z_0} = \frac{R + jX}{Z_0} = r + jx \tag{3-8}$$

因此有:

$$\Gamma = \frac{Z - 1}{Z + 1} \tag{3-9}$$

下图3-26中表示了Z取不同值的变换特性。例如,Z=50 欧姆且  $Z_0=50$  欧姆,则z=1,而 $\Gamma=0$ 。也就是说,归一化的 z 平面 z=1 的点映射到  $\Gamma$  平面的原点。同样,z=0 映射到 $\Gamma=-1$ 。

另外,Smith 圆图具有阻抗圆图和导纳圆图两种形式,可以视具体不同情况下来选用。阻抗和导纳之间的变换还可以通过重叠两个 Smith 圆图并且通过将其中一个图旋转 180 度来实现。旋转的圆图表示导纳,另一个表示阻抗。原来的圆图和旋转的圆图重叠起来统称归一化阻抗导纳坐标 Smith 圆图。如图3-27所示。

由上图中我们可以看到,在 Smith 阻抗圆图中存在等电阻圆、等电抗线、纯电阻线、电感平面( $j\omega L$ )、电容平面( $1/j\omega C$ )、开路点、短路点和 50 欧姆点等等。当然,在相对应的在导纳圆图中也存在等电导圆和等导纳线等。

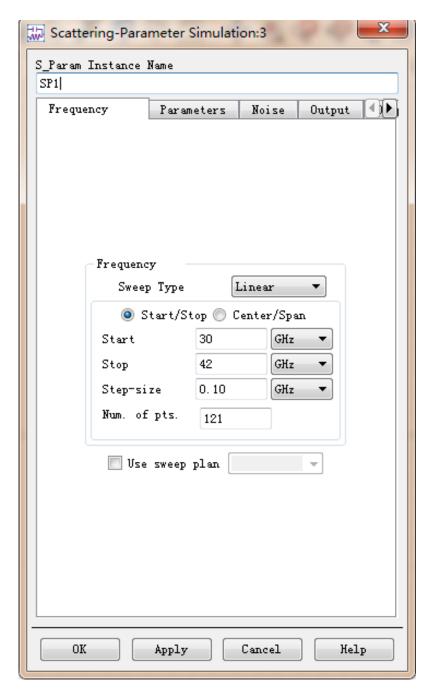


图 3-23 扫频范围的设置

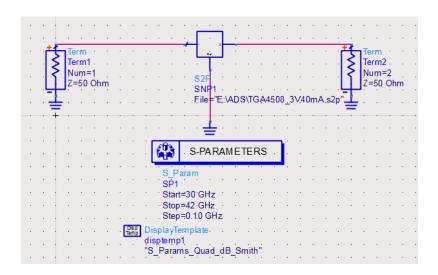


图 3-24 参数扫描电路

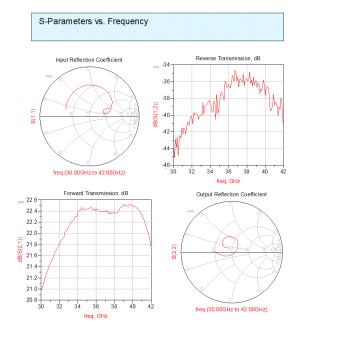


图 3-25 参数扫描结果

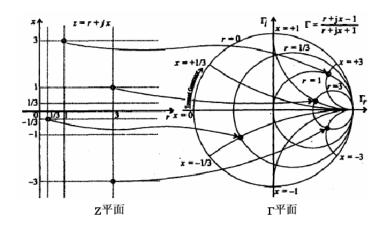


图 3-26 史密斯圆图的由来

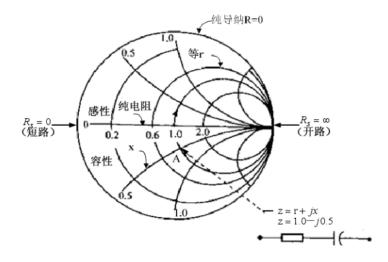


图 3-27 史密斯阻抗圆图

#### 3.6 低噪声放大器稳定性的分析

微波低噪声放大器的设计之所以要进行稳定性的分析是因为放大器如果工作于不稳定的状态的时候,放大器电路可能会发生振荡,有源器件可能将会进入大信号工作状态,放大器的性能随之也会发生比较显著的变化,当这个时候通常放大器的小信号 S 参数将变得无效,因此电路设计也会因此变得不正确。另外当放大器出振荡情况的时候,会使电路产生更大的噪声从而降低电路的性能,振荡过大的时候放大器晶体管可能会毁坏导致放大器不能继续正常工作。至于放大器的自激振荡可以分为两种,分别为低频振荡和高频振荡,高频振荡通常是由于部件接地不良,或者是介质基板太厚而导致寄生电感量过大、晶体管的引线电感太大形成的负反馈造成的;而低频振荡通常是由于供电的偏置电路电源滤波网络设计不好而造成的。

放大器的稳定性取决于晶体管的 S 参数,匹配网络以及端置条件。在二端口网络当中,当输入或输出端口呈现负阻时,有可能会使放大器的电路产生振荡。对于放大器的输入和输出端口不存在负阻的情况,放大器则是无条件稳定。由输入阻抗和输出阻抗的实部均大于 0,可以知道放大器无条件稳定必须满足输入、输出反射系数均小于 1。一般可以用二端口网络来表征放大器,网络的外部终端条件比如 $\Gamma_L$ 和 $\Gamma_S$ ,以及 S 参数可以确定这个网络。网络如果要稳定,意味着反射系数的模小于 $1^{[11]}$ 。对于各种无源负载和信号源的阻抗,如果网络的输入、输出阻抗实部均大于零,在给定的频率范围内绝对稳定,否则网络将有不稳定的可能性。一个二端口网络是否稳定可以使用稳定系数K来表示。一个绝对稳定的二端口网络必须满足K > 1,并且 $|\Delta| < 1$ ,其中:

$$K = (1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2) / 2|S_{11}S_{22}|^2$$
(3-10)

$$|\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| \tag{3-11}$$

如果分析出放大器不稳定的话,可以试图通过以下的方法来改善晶体管的稳定性。对于,非绝对稳定的放大电路,改善晶体管稳定性的方法主要可以采用以下几种:(1)源级负反馈法,从噪声角度考虑一般情况下会使用无耗感抗负反馈,在实际电路中,反馈元件通常采用微带线来构成。试验表明适当的源级串联感抗负反馈,使得输入、输出驻波略有减小,稳定性增强。但是反馈强度不能过强,否则稳定性反而下降。(2)采用铁氧体隔离器,在潜在不稳定时,加入隔离器使其源和负载都达到标准阻抗,使得器件绝对稳定。(3)稳定衰减器,可以在漏极串

联电阻或fl型阻性衰减器,通常接在低噪声放大器末级或末前级输出口。(4)当放大器频带外增益出现不易消除的增益尖峰时,比如在工作频带外的低端,可以使用低端增益衰减网络。具体操作应该根据晶体管和电路特性选择。

#### 3.7 输入输出微带线匹配的设计

S参数扫描分析完成以后,可以进行输入输出匹配的设计。目前所应用的微波 集成电路有两种,第一种叫做集总参数电路,在集总参数电路中,主要应用电感、 电容、电阻等电路元件,其尺寸远远小于工作波长,借助淀积、蒸发、光刻等工 艺印制在介质基片上面,然后再和有源微波固体器件连接以后即构成整个微波集 成电路。第二种就是本设计即将用到的分布参数型集成电路或微带集成电路(简 称为微带电路), 电路中的元件由分布参数的微带线构成, 主要包含了按照设计 图形印刷在介质基片一面的导体带条和另一面的金属接地,图形的尺寸几乎可以 和工作波长相比拟,和微波固体器件相连接后即构成了整个微带电路。选择第二 种匹配的原因主要是有以下几点: 第一个是因为比较两种微波集成电路, 第一种 的工作频带比较宽,集成度比较高,但是其工艺是比较复杂的,质量不容易得到 保证,而且电路元件的精度很难提高,所以会导致整个电路的一致性比较差;相 反对于微带电路只要可以保证精确的印制工艺(这点相对是很容易做到的),就 能够获得较高的电路质量,因此在目前的实际当中,绝大多数会选择这种电路。 第二个原因是微带线可以印制在很薄的介质基片上,可以薄至 1mm 以下,因此 它的横截面尺寸比波导、同轴线要小得多。它的纵向尺寸可以和工作波长相比拟, 但是因为可以采用高介电常数的介质基片,使得线上的波长比自由空间的波长小 了几倍,同样可以减小。另外,整个微带电路元件公用接地版,只需要由导体带 条构成电路的图形,使整个电路的结构变得更加的紧凑,也正是因此,微带电路 可以更好的解决小型化的问题,与波导、同轴线元件相比,大大的减小了重量和 体积。

特性阻抗  $Z_0$  和相速  $V_\phi$  是任何微波传输线的两个主要参量。第一个与阻抗匹配有关,第二个决定了传输线点长度和几何长度的关系。微带线是准 TEM 模式,它的相速,传播常数和特征阻抗可以由静态和准静态解来获得。微带线是微波传输线的一种,是一种目前比较流行的平面传输线,最主要的原因是因为它可以用照相印刷工艺来加工,并且很容易与其他无源和有源的微波器件集成。特性阻抗是传输线上的行波电压和行波电流或者是入射波电压对入射波电流之比;相速所

表示的是电磁波在传输线上的行进速度。由于波的速度系以等相位点向前移动的速度表示,因此又称为相速。当传输线的分布电感和分布电容已知后,可以根据公式求得  $Z_0$  和  $V_\phi$ 。在计算这两个参量的时候,近似的认为微带线工作于 TEM波,即把微带线横截面的电场和磁场的分布看成于类似静场,完全按照静场的一整套方法计算出空气微带线和介质微带线的分布电容,并且由此计算出有效介电常数和特性阻抗。由于介质的充填程度与微带线横截面几何参量 W/h 有关,也就是随着 W/h 的变化而变化,因此微带线的相速度和特性阻抗都是横截面几何参量 W/h 的函数。对于不同介质基片的相对介电常数、不同横截面积几何参量W/h的和特性阻抗  $Z_0$  的具体数据。低噪声放大器设计中,输入、输出匹配网络的设计是在获得噪声系数、增益指标的前提下将晶体管的输入阻抗、输出阻抗分别变换到标准的SOS2。由于晶体管的最佳噪声匹配阻抗和最小输入驻波的阻抗一般都不相同,低噪声放大器的最大增益和最佳噪声系数不可能同时获得,在实际设计过程中一般都采取指标折中的办法[12]。本次设计输入输出均采用阻抗为 50 欧姆的微带线匹配。

进行匹配首先要做的第一步是计算微带线的几何参量,由于本次设计所使用的软件为 ADS,我们可以利用软件本身自带的计算工具,即利用 LineCalc 计算微带线参数。

首先是打开 ADS 软件,可以利用刚刚创建的 Workspace,在刚刚扫描 S 参数的原理图中进行操作,在原理图的设计窗口中,执行菜单命令 Tools-LineCalc-Start LineCalc,即可以弹出 LineCalc 窗口,界面如下图3-28所示:

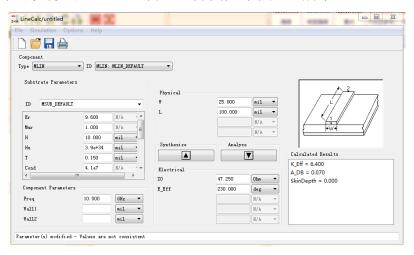


图 3-28 微带线计算参数设置界面

在本次设计中,主要需要改动的参数在公共参数显示窗口(Shared Parameters Display),和参数显示窗口(Parameters Display),公共参数显示窗口中包含了两个主要的部分,第一部分是介质基片参数设置栏,第二部分是元件参数设置栏。在第一部分中有几下一个内容:

- •ID= MSUB\_DEFAULT,表示微带线默认的介质基片参数。
- •Er为微带线介质基片的相对介电常数,本设计中Er=2.2。
- •Mur=1,表示微带线介质基片的相对磁导率为1。
- •H为微带线介质基片的厚度,本设计中为0.254mm。
- •Hu表示微带线的封装高度,一般指屏蔽盖。
- •T为微带线金属片的厚度。
- •Cond表示金属片的电导率
- •TanD为微带线损耗角正切。根据Rogers5880的参数,在本设计中TanD=0.0009。
- •Rough=0mil,表示了微带线的表面粗糙度为0mil。
- 在第二部分元件参数设置栏中:
  - •Freq表示微带线的工作频率,在本设计中Freq=36GHz。
  - •Wall 1=默认值,表示条带H的边缘到第一侧壁的距离,默认值为1.0e+30mil。
  - •Wall 2=默认值,表示条带H的边缘到第二侧壁的距离,默认值为1.0e+30mil。

在参数显示窗口中,同样包含了两部分。第一部分是物理尺寸参数设置栏:

- •W:表示微带线金属片的宽度。
- •L: 表示微带线的长度。
- 第二部分为电尺寸参数设置栏:
  - •Z0: 表示微带线的特性阻抗, 在本设计中取值为50Ohm。
  - •E\_Eff:表示微带线的点长度

这两部分的关系为,如果电尺寸数据确定,计算物理尺寸参数则单击【Synthesize】则可以得到结果;如果物理尺寸数据确定,计算电尺寸参数则可以单击【Analyze】按钮以得到结果。LineCalc 窗口的底部的状态栏显示变量数据的状态。当没有"Synthesize"或者"Analyze"的时候,状态栏显示的是"Values are not consistent";当"Synthesize"或者"Analyze"后,状态栏显示的是"Values are consistent"。改动参数以后如图3-29所示:

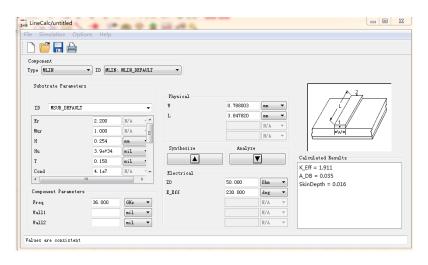


图 3-29 微带线计算参数设置

然后进行计算,点击【Synthesize】可以得到微带线的几何参数。即在下一步 画版图的时候微带线的具体尺寸。

#### 3.8 直流偏置电路的设计

偏置电路一般情况下为低通滤波器网络,主要起到两个作用,第一个作用是 可以隔离射频信号进入电源电路,以防止射频信号对电源产生干扰。第二个作 用是,与此同时又能够滤除微波晶体管产生的各种谐波级高频信号。偏置电路 采用/4高阻线加扇形线的结构,要实现在所要求的频段内能够很好的遏制交流信 号,将交流信号对射频电路的影响尽可能的降到最低,同时又保证不影响射频 信号的正常传输。另外直流偏置电路的设计目标是为了晶体管选择适当的静态工 作点,因为静态工作点基本决定了晶体管的整个工作的状态,因此它的设计是非 常重要的。微波单片电路中的偏置电路能起到提供偏置电压、去耦滤波和隔离信 号等作用。虽然前文分析己经确定了晶体管的静态工作点,但考虑到在实际的电 路当中外围加电和后期对于版图的仿真,同样也还需要进行偏置电路结构的设计 和仿真。放大电路中的偏置电路由外加电源方式的不同可以分为单电源供电和双 电源供电。单电源供电就是只提供一个外加电源,通过电阻分压来使栅极和漏极 达到一个合适的工作电压。而双电源供电则是提供两个外加电源,分别加到晶体 管的栅极和漏极。其中单电源供电一般主要是用于较低的频段并且对噪声系数要 求不是很高的放大电路当中,因为虽然它的结构比较简单,但是由于电阻的引入 对噪声会有一定的影响。所以相比之下,双电源供电在高频段的低噪声放大器的 设计中有比较大的优势。所以在本次设计当中选用第二种,双电源为低噪声放大器供电的方式。为此要分别设计栅极跟漏极偏置电路。漏极偏置电路的作用除了为低噪声晶体管提供恒定的漏极正电压和漏极电流之外,还要隔离栅极到漏极的信号,栅极偏置电路的功能是提供恒定的栅极负电压之外,另外还有稳定电路的作用,遏制漏极到栅极的信号。综合以上各个方面的要求,在本课题中决定采用TGA4508资料手册中推荐的偏置电路来进行设计。如下图3-30所示:

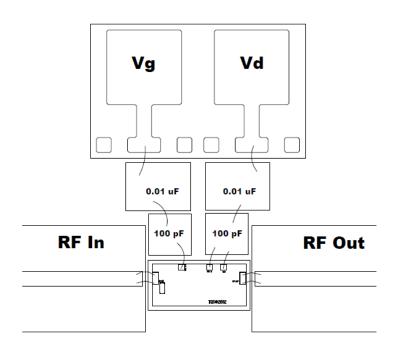


图 3-30 资料手册推荐偏置电路

为了使整个电路有较好的抗干扰性,在本次设计中,需要在输入输出各加两个旁路电路。

因为旁路电容作用是把射频能量从漏极电压引入地,所以旁路电容的选择很重要。一般情况下是选择自谐振频率在信号的频率附近的电容。在默认值的附近调节电容值会发现电容值的大小对低噪声放大器的性能基本没有影响,则说明此时容值已经足够大,因此直接选用默认值就能起到旁路的作用。本次设计选用200pF的电容。

#### 3.9 同轴-微带过渡结构的设计

在射频测试系统中,同轴到微带的过渡结构很常见,例如,为了测试印制电

路板(Printed-Circuit Board)上电路的电性能,方便电路与测试设备相连接,通常需要在电路的输出端口处焊接一个标准的50欧姆的同轴接头,即将同轴接头内导体与微带焊接到一起,同轴接头的外导体与微带的地板平面焊接于一起,这样便形成了一个典型的同轴到微带的过渡结构。对于这些过渡电路,一般都需要反射系数小、过渡的插损低、带宽宽,同时电路结构要简单,便于装配<sup>[13]</sup>。

从同轴线所传播的电磁波模式来看,同轴线传播的是横电磁波,而微带线传播的是准横电磁波,两种不同的传输线形式在连接时,即在同轴接头与微带的连接处,将会产生不连续,并且随着频率的不断增高,这一影响将会更加的明显,例如导致较大的回波损耗或者是插入损耗等。因此在设计较好的同轴到微带的过渡结构时,必须应用一些补偿措施,来消除或者是减小这种不连续所造成的影响,使得这个过渡的结构具有较小的回波损耗及插入损耗,以确保过渡结构的引入对待测电路不会造成太大的影响。

在毫米波频段,为了便于测试,天馈以及独立微带电路之间的连接,常常需要将微带电路输入、输出端口通过转换结构过渡到矩形波导。在需要将信号作一段距离传输时,也必须将电路从微带转换成波导,以降低传输的损耗。因而采用微带的毫米波集成电路往往都必须具有宽带特性的波导-微带过渡的接口。探针结构是工作于TEM波的同轴线和工作于TE<sub>1</sub>0模的矩形波导间的一种比较常用的过渡结构。在实际的应用中,过渡器的一个不可以被忽视的一个附加条件是对于气密性的要求。很多的微带电路,特别是军用的微带电路,为了能够保证在各种恶劣的环境下都能够维持正常的工作状态,性能保持稳定,因此对系统的气密性就提出了更高的要求,而通常所采用的E面探针型波导-微带过渡结构在波导上的开口较大,不仅仅使得系统的气密性收到了很严重的影响,对矩形波导内的场分布也起到了较大的扰动。综合的利用相关的理论知识并且考虑到了波导-微带结构过渡结构的具体要求,采用波导-同轴探针-微带过渡结构能够获得较好的效果。

探针在波导中相当于一个小天线,若同轴线接波源,探针便是发射小天线,它向波导所限定的辐射电磁波。一般情况下来说,只要电磁波的电场与波导某模式的电场或者磁场的分量一致,该模便会被激励。如下图所示,采用 R.F.Harringon的等效电路法进行探究。在矩形波导内,由同轴波导驱动一根很细的探针,细探针被放置在z=0的波导模截面上,它的一端由金属组成短路面,另一端接匹配负载。矩形波导的宽边为a,窄边为b,Ls是短路面到同轴探针的距离。探针沿y轴的方向放置,伸入波导的部分高度为h,与y轴的距离为d(即在X轴上的坐标为x<sub>1</sub>)。

从平面z=0来看, $Z^+$ 和 $Z^-$ 分别是在+z和-z方向矩形波导的输入阻抗。X是存在于探针附近的高次模电抗。

根据公式可以推导出一系列的结果,将探针通过波导宽边开口插入波导腔中,通过一段起耦合探针作用的探针把波导中的电场耦合到同轴线当中去。在HFSS中建立模型,如下图3-31所示:

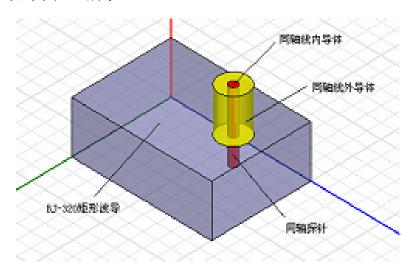


图 3-31 波导到同轴线的过渡结构

#### 3.10 版图的绘制

在完成电路原理图的仿真以后,则可以根据初步绘制的低噪声放大器原理图进行版图的设计。版图设计在整个微波单片集成电路设计中是十分关键的一个步骤,它直接反映了最终微波单片电路产品性能的好坏。由于在本课题中我们设计的低噪声放大器工作频率较高,此时的寄生效应和耦合效应是不可以被忽略的,所以为了使最终仿真结果更加准确和可靠,在版图仿真时要整体考虑芯片的面积,并且需要合理地规划电路的布局布线。

版图在整个射频电路的设计中是十分重要的,在实际的设计过程当中,有两个方面要格外的注意,第一点是走线,第二点元件的放置。

关于第一点,走线指的是把两个元件连接到一起,在射频电路当中,信号走线就是微带线,因此可知,长的走线就是长的微带线,它对电路的性能可能对电容、电感以及电阻更加的重要。在一些射频电路的设计当中,电路主要就是有器

件和微带线组成。因此严格地处理走线的问题,是保证整个整个射频电路设计成功的重要基础。

在版图的设计当中,四分之一波长是非常重要的参数,。经过四分之一波长的走线,射频信号可能会发生状态变化,从短路状态变成开路状态,或者是从零阻抗变到无限大的阻抗。在版图的设计规划当中,走线的长度要尽可能的短,即走线的长度远远的小于四分之一波长。如果走线的长度相当于或者是大于四分之一波长,在进行电路仿真的时候必须要作为一个元件来进行对待,在实际设计当中,走线的宽度通常为 $5 \mu \, \text{m} < W < 100 \, \mu \, \text{m}$ 。

至于走线的风格,第一是走线的长度,不能够单纯的去追求美观,向数字电路设计那样,一整束走线都相互平行,这样的走线风格对整个电路的性能来说是十分糟糕的。既增加了走线的长度,而且会在走线中引入极大的串扰,另外平行的走线也会引入互容和互感,在下图3-32中,第一种即偏向美观,第二种是比较好的走线方式:



图 3-32 两种不同的走线方式

第二是走线的拐角问题,下图3-33中有三种走线拐角的方式,在实际设计当中,第一种是优于第二种和第三种的:



图 3-33 三种不同的走线拐角方式

主要的原因以下几个,第一是因为它是平滑的,因为在走线当中,任何角度,特别是急拐弯的角度,都会在电磁场中产生奇异点并且引入相当大的辐射。第二个原因是因为它是三种走线方式当中最短的一种。

第三个需要注意的问题是:要优先画相邻的走线,首选画的是相互垂直的两条相邻走线,并且尝试画尽可能不是平行的走线。

综合以上,走线的时候格外需要注意以下三点:

- 1.走线尽可能地短。
- 2.尽可能地平滑。
- 3. 走线尽可能地正交。

第二方面要注意的是元件。在元件中最先要注意的就是器件,对于多个器件的摆放,要尽可能的采用"方阵"的形式摆放,而不是摆成一条直线的形式。然后在摆放电感的时候要注意两个电感之间要有一定的间隔,而且要添加保护环,保护每一个电感。在摆放电阻的时候,由于电阻在所有器件中相对容差是最大的,所以为了降低容差,我们选择采用并联的方式来进行排列,如果想要的到一个一千欧姆的电阻,可以选择采用是个十千欧姆的电阻并联的方式得到。

至于芯片的多余空间,有一些设计版图喜欢用接地金属覆盖芯片所有的剩余空间,认为接地的部分有利于元件间或者是模块间的隔离,或者是有利于保护模块以免受到其他模块的干扰。但是实际上,这些金属层是有边界效应的;模块间的串扰被加强,元件间的干扰也会随之增加,这是因为;

- 1.器件和接地面之间杂散电容增加。
- 2.回流分布在更大的接地面上,以至于模块间的串扰被加强。

所以,在射频电路版图中,留出一些自由的空间是比较必要的,不用尽可能 的用接地金属覆盖所有的剩余空间,也不要试图把所有的元件都挤压到一起。

在本次设计的实际操作中,我们设计中首先根据之前画好的低噪声放大器的原理图自动生成版图,(添加生成过程和图)但是这个时候所得到的版图还是比较混乱的,存在很多问题,例如微带线过长、器件摆放不合理、匹配网络尺寸不合适等问题。特别是有的微带线间距太小,而有的微带线太长导致芯片的尺寸过大,一般情况下会将微带线进行折叠处理,但折叠之后的微带线的特性会发生变化,因此需要调节折叠后微带线的长和宽,使它的特性和折叠之前达到一致。因此需要运用 Momentum 电磁场仿真同步修改原理图,使原理图和版图仿真结果达到同步并且更新电路参数,这是一个反复的过程,需要比较长时间的验证和加以修改。在保证和原理图各个无源部分性能达到一致的同时,还要考虑尽可能地缩小芯片的尺寸,这也需要反复地调整器件的位置以及微带线的折叠情况。在还没有做调整的情况下,初步生成的电路版图如图3-34所示:

在画出版图以后,有关放大器的实现仍需要注意几个问题,不仅在设计中要定量考虑具体因素使毫米波低噪声放大器实际电路能达到设计的技术指标,而且还要在加工、组装和测试过程中避免非理想因素的引入,主要注意一下几个方面:

- 1.接地方面。对于MMICs器件其背面既是直流地又是射频地,分立器件的源级必须接地良好,在设计的时候要让这些接地点与腔体直接相连以尽量减小接地阻抗,避免因为接地不良而引入的反馈导致放大器指标的恶化。
- 2.输入输出连接方面。因为低噪声放大器的输入端的反射与损耗都对噪声系数有很大的影响所以放大器的输入端必须连接良好。用金丝连接输入输出是毫米波频段常用的方式但是不能忽视金丝电感在毫米波频段内对电路性能的影响。为了减小金丝电感的影响主要方式是尽量缩短金丝的长度或者采用多跟金丝的连接方式。此外还需要在电路调试与测试过程注意保证输入输出阻抗与设计的一致性否则会恶化电路噪声参数或者引起自激。
- 3.屏蔽方面。由于低噪声放大器的信号电平比较低所以容易受到外部信号或者其他大信号电路的干扰而这些干扰引入电路之后也会恶化电路的参数,因此在电路腔体时要有良好的屏蔽措施以减小上述干扰信号对于放大器的影响。
- 4.隔离方面。通过屏蔽腔内空间电磁辐射耦合或者表面波耦合,不同电路之间或单级放大器输入输出间会出现反馈。当增益较高时,较小的反馈也可能产生噪声包,处于带内时使噪声系数恶化,严重时会使放大器自激。通过级间隔离可减少寄生耦合。例如:在级间和单级输入输出之间加金属隔板,减小屏蔽腔尺寸,对工作频段形成截止波导可衰减空间辐射。将多级放大器的基片分离,在传输线测制作周期性光子带隙结构,可抑制表面波的传输。这些措施可提高输入输出和级间隔离度,保证放大器稳定工作。在装配的过程中,绝缘子需要烧结在相应的孔中,还需要将绝缘子的一端

在装配的过程中,绝缘子需要烧结在相应的孔中,还需要将绝缘子的一端链接到放大器电路的馈电点处,射频电路基片使用导电胶粘在腔体上即可。另外,由于使用的是管芯,还需要在管芯的漏极跟栅极与匹配电路的微带线使用金丝键合。考虑到一根金丝键合可能会带来额外的祸合寄生参数并且对电路的性能影响较大,此处采用两根金丝键合的方式。管芯本身有接地孔,所以事先需要切掉安装管芯位置的基片,让管芯直接与腔体接触即可实现源级接地[14]。

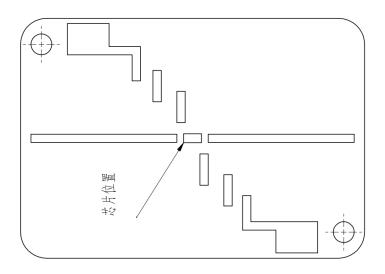


图 3-34 放大器布线

# 第4章 结束语

#### 4.1 总结与展望

随着微波单片集成电路的工艺逐渐成熟和微波设计软件的不断改进,大规模研制和生产MMIC成为微波电路的发展趋势。与发达国家相比,我国的MMIC设计起步较晚,从事MMIC及相关工艺研究的单位主要集中在少数研究所和重点高校。在这种背景下,本文尝试对Ka波段低噪声放大器进行设计研究,因此研究的内容具有一定的难度,同时也具有一定的实际意义。

本论文主要是设计一种工作在Ka波段的放大器,仿真研究该放大器的增益,带宽等特性。采用了TriQuint公司的TGA4508芯片,借助ADS软件进行仿真。最终设计实现的Ka波段放大器在34-40GHz内有良好的性能,主要的指标为:整体的噪声系数小于2.8dB,总增益大于22dB,达到了预期的目标。

由于本人知识水平有限,对电路的理解可能不够透彻,如本文有疏漏甚至是错误的地方,恳请老师能够批评指正。

# 参考文献

- [1] 薛良金.毫米波工程基础[M].北京:国防工业出版社,1998,5-8
- [2] 刘成帅.Ka波段宽带功率合成放大器的研究[D].成都: 电子科技大学, 2014
- [3] 薛良金.毫米波工程.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004,3-12
- [4] 邹涌泉, 甘体国.Ka波段低噪声放大器的研制.电讯技术.2001(1): 29 30
- [5] 王闯,钱蓉,孙晓玮.毫米波单片集成低噪声放大器电路.高技术通讯.2007年1月第17卷 第1期
- [6] ColinS. Whelan, PhilF.Marsh, WilliamE. Hoke, etal, Millimeter-Wave Low-Noise and High Power Metamorphic HEMT Amplifiers and Devices on GaAs Substrates. IEEE Journal of Solid-State Circuits, SeP. 2000, Vol.35, No.9: 1307 1311

[7]

- [8] 陈邦媛.射频通信电路[M]: 北京:科学出版社, 2006, 162-163
- [9] 张冬雪.L波段低噪声放大器的研究[D].重庆: 重庆大学, 2008
- [10] K. Shirakawa, S. Ishibashi, Y. Kobayashi, F. Takeda. A New Planar Inductor with Ring-Connected Magnetic Core[J]. IEEE Trans. Magnetics. 1990, 26(5):2268-2270.
- [11] 严兰芳.C波段LNA的设计[D].成都: 电子科技大学, 2010
- [12] Beom Kyu Ko. A New Simultaneous Noise and Input Power Matching Technique for Monolithic LNA's Using Cascode Feedback. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques [J].Vol.45.No.9.Sept. 1997.P1627 1630.
- [13] 顾继慧.微波技术.北京:科学出版社,2008
- [14] 徐玺年.毫米波超低噪声放大器的研究与设计[D].成都: 电子科技大学, 2013
- [15] Paul J.Riemer, Benjamin R.Buhrow, etal. Ka-Band(35 GHz)3-Stage Site HBT Low Noise Amplifier. 2005 IEEE: 1037 1040

#### 致 谢

在电子科技大学四年的学习生活即将要过去,这四年来收获了很多,但是首先想要感谢的是王战亮老师。本论文在完成的过程中,王老师给了我很多的指点和鼓励,我在王老师那儿也学到了很多,不仅仅是知识,更是对科研的热爱和对待任何事情都很认真的态度。这些对我都产生了很大的影响,因此在本论文完成之际,借此送上我对王老师深深的祝福,希望他以后身体健康,工作顺利!同时也要感谢和我一组做毕设的同学互相鼓励支持,也祝愿你们未来的学业和事业一帆风顺!

感谢父母对我的支持,在我遇到困难和迷茫时给我鼓励和帮助,在未来的日子里我会更加的努力来回报你们!

感谢从百忙中抽出时间来评阅本文的各位老师,由于比较欠缺实际设计经验, 在很多地方还有不足,多谢老师能够提供意见和改进建议。

#### 外文资料原文

#### 1.1 外文资料信息

C. R. Smith, C. M. Armstrong and J. Duthie, "The microwave power module: a versatile RF building block for high-power transmitters," in Proceedings of the IEEE, vol. 87, no. 5, pp. 717-737, May 1999. doi: 10.1109/5.757252

#### 1.2 外文资料原文截图

#### The Microwave Power Module: A Versatile RF **Building Block for High-Power Transmitters**

CARL R. SMITH, CARTER M. ARMSTRONG, MEMBER, IEEE, AND JOSEPH DUTHIE

The microwave power module (MPM) is described. This miniature radio frequency (RF) power amplifier combines a low-noise high-gain monolithic microwave integrated circuit (MMIC) solid-state amplifier (SM) driver with a high-efficiency reduced-gain vacuum power booster helts: traveling-wave tube (IWT) and integrated power conditioner (IPC). Progress on the development of 100-200-W power booster TWT's and MFM's covering the 2-40-GH: frequency range is discussed, giving examples of demonstrated RF performance. MFM advantages are contrusted to conventional TWTA and SSPA approaches, along with a discussion of various MFM-based transmitter architectures. Numerous applications of MFM transmitters for radar, electronic counterneasuse, communications, and space have been identified with wideopread implementation expected to take place in the near future.

Keyworthe-Electron tubes, high-power RF (or microwave)

Keywords— Electron tubes, high-power RF (or microwave) transmitters, microwave power amplifiers, microwave power module, microwave tubes, millimeter-wave tubes, traveling-wave tubes, vacaum electron device.

#### I. INTRODUCTION

I. INTRODUCTION
Microwave power modules (MPM's) are highly miniaturized and fully integrated amplifiers (transmitters) operating in the microwave and millimeter-wave frequency bands. As shown in Fig. 1, three dissimilar components, a traveling-wave tube (TVT), integrated power conditioner (IPC), and solid-state amplifier (SSA), are combined into one compact package to form the power module "supercomponent." Fig. 2 is a photograph of the top and bottom side of Northrop Grumman s Ultra Band MPM. The high power, high efficiency, and broadband characteristics of vacuum electronics are combined with the low noise, signal processing capabilities of solid-state technology in the MPM. The complementary technology benefits of vacuum electronics and solid state is achieved by partitioning the gain about

Manuscript received February 12, 1999; revised February 19, 1999. This work was supported by ONR, by AFRL, by Tri-Service under Contract F3361-591-C1815, by NRL under Contracts N00614-94-C242, N00014-93-C2158, and N00173-98-C-2038, by DARPA TRP under Agreements F3361-94-2-1524 and \$3361-594-2-1534 and yp Wright Laboratories under Contract F3361-592-C-1616, and by Wright Laboratories under Contract F3361-592-C-1616. The authors are with tellectronic Sensors and Systems Sector, Defensive Systems Division, Northrop Grumman Corporation, Rolling Meadons, It 60080 E36.

equally between the SSA and the TWT. For this reason, the miniature MPM TWT's are often referred to as vacuum power booster (VPB) TWT's. Prime power for the MPM's was standardized to MIL-STD-704E, which defines the allowed steady-state and transient variations (220-320 V) to the nominal 270-V direct current (dc) input voltage.

to the nominal 270-V direct current (de) input voltage. Through the use of additional external voltage converters, other prime power options are readily available. Depending on design requirements, power modules typi-ically deliver from 50-200 W of continuous wave (CW) radio frequency (RF) output power with greater than 50-dB gain over bandwidths exceeding two octaves. Pulsed requirements, such as those for radar, are easily addressed through the incorporation of a high-speed modulator pro-viding pulse rise and fall times under 10 ns at up to 330-kHz pulse repetition frequencies. MPM's have demonstrated outstanding efficiencies, achieving 50% efficient operation outstanding efficiencies, achieving 50% efficient operation in an optimized narrowband configuration and greater than 35% in multioctave bandwidth designs. Through appropriate gain partitioning in the RF chain, previously unattainable low noise performance (noise figure <10 dB) for a high-gain, high-power amplifier has been demonstrated. MPM's offer significant performance improvements over solid-state power amplifiers (SSPA's) and conventional TWT amplifiers for narrowband and broadband amplifiers operating at greater than 2 GHz. This has been acknowledged in three R&D 100 awards for the 6-18 GHz MPM, C-Band MPM, and Ultra Band MPM, in recognition of the 100 most technologically significant new products in a worldwide competition in 1994, 1997, and 1998, respectively. respectively.

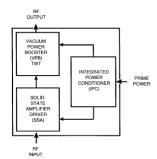
respectively.

MPM's are extremely versatile building blocks for high performance transmitter architectures. For moderate power needs with limited space, weight, and cooling provisions, a single MPM can be used as a self-contained miniature transmitter. Applications requiring higher power are easily addressed by power combining multiple units, providing the added benefit of applications requiring beam control and/or high effective radiated power (ERP), MPM's can be used to power a multi-element phased array.

This paper provides an introduction to MPM technology, including details on design, performance, and system

0018-9219/99\$10.00 © 1999 IEEE

PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 87, NO. 5, MAY 199



Simple MPM block diagram

application. The technical discussion in this paper is il-lustrated with examples of MPM's developed at Northrop Grumman Defensive Systems Division, Rolling Meadow, IL. The MPM represents a new technology for microwave and millimeter-wave power amplifiers, and only a limited amount of technical information exists in the referenced literature [1]-[15]. Readers interested in additional infor-mation on MPM's may consult vendor web sites and/or product data sheets and announcements for new develop-ments.

product data sinces and announcements of the ments.

The paper is organized as follows. Section II includes a brief discussion of the initial MPM development under the Tri-Service MPM program. This is followed in Sections III–VI by a discussion of the design approach employed at Northrop Grumman for vacuum power booster

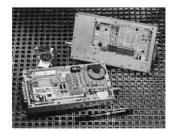


Fig. 2. an Ultra Band double-sided MPM

Parameter	ECM	Radar
Frequency	6 to 18 GHz	7 to 11 GHz
RF Power Output	50 to 100 W	>100 W
Duty Cycle	100 %	50 %
Sat Gain	>50 dB	>50 dB
Efficiency	>33 %	>40 %
Noise Power	-105 dBm/Hz	-157 dBc /Hz @ 1 kHz
Noise Figure	10 dB	<10 dB
Spurious	<-10 dBc	<-60 dBc
Size	4"x 6" x .32"	2"x 6" x 1"
Cooling	Convection or conduction	Conduction

TWT's and MPM development with performance data pro-TWT's and MPM development with performance data provided for broadband and narrowband microwave designs, as well as preliminary results from a millimeter-wave prototype. System design tradeoffs contrasting SSPA's, traveling-wave tube amplifiers (TWTA's), and MPM's are presented in Section VII, followed by a brief discussion on MPM reliability in Section VIII. Notional MPM-based transmitter architectures are described in Section IX, including a discussion of general applications. Finally, current status and projections for future development is summarized in Section X.

III. BACKGROUND

MPM development began in late 1991 as part of a multiphase Tri-Service/Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) vacuum electronics initiative. Five industry development teams took part in Phase I of the program: Hughes EDD; Lockheed Sanders/Teledyne Electronic Technologies; Northrop (now Northrop Grumman DSD); Raythcon; and Westinghouse (now Northrop Grumman ESSD)/Varian [now Communications and Power Indus-

tries (CPI)]. Two applications were identified in the initial development phase, electronic countermeasure (ECM) and radar, with goal performance requirements listed in Table 1. The single biggest challenge for the Tri-Service MPM development program was the requirement to be phased-array compatible at 18 GHz with a direct-feed linear array, thus setting the maximum allowable module to module spacing at only 0.32 in (one-half free space wavelength at 18 GHz).

Phase I involved the feasibility demonstration of major components and was completed within the first nine months by several contractors. Phase II included the development and refinement of the vacuum power booster TWT, solid-and refinement of the vacuum power booster TWT, solid-and refinement of the vacuum power booster TWT, solid-

by several contractors. Phase II included the development and refinement of the vacuum power booster TWT, solid-state driver amplifier, integrated power conditioner, and finally module integration. Various packaging approaches were pursued by the MPM manufacturers as part of the development and integration activity with the most stringent packaging requirements being for the phased array application. Northrop Grumman Corporation, through highly miniatured component design and the movel use highly miniaturized component design and the novel use of circulating dielectric FC-40 fluid for heat removal and

PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 87, NO. 5, MAY 1999

# 外文资料翻译

#### 1.1 题目及摘要

#### 题目

2. 噪声系数 微波功率模块: 高功率传送器的通用射频模块

#### 摘要

2. 噪声系数 描述一个微波功率模块,一个微型的射频功率放大器结合一个低噪声高增益单片微波集成电路固态放大器由一个高效率低增益真空功率升压螺旋行波管和和一个集成功率调节器驱动。100-200W的功率升压行波管和2-40GHz的微波功率模块的进步和发展,是关于射频性能的很好的例子。比较微波功率模块的优点和传统的TWTA和SSPA方法,和讨论各种基于微波功率模块的发射机结构。各种微波功率模块发射机的应用在雷达,电子对抗,通信被期待在不久的将来得到广泛的应用。

关键词:电子管,高功率射频接收机,微波功率放大器,微波功率模块,微波管,毫米波管,行波管,真空电子设备。

#### 1.2 介绍

微波功率模块是高度微型的和高度集成的放大器操作在微波和毫米波频段。如图一,三个不同的元件,一个行波管,集成功率调节器和固态放大器,组合成一个紧密封装的功率模块"超级组件"。图片二是 Northrop Grumman 的超带块微波功率模块的顶端和底端。在微波功率模块中,高功率,高效率和宽频带特性的真空电子和一个低噪声,信号处理技术相结合。这个补充的技术对真空电子和固态是有利的,可以通过分割等量的在 SSA 和 TWT 之间的增益来获得。出于这个原因微波功率模块行波管通常指的是真空功率升压行波管。微波功率模块的主要功率是依靠 MIL-STD-704E 标准化的,定义了被允许的稳定的状态和短暂的变化(220-320V)到标准的 270V 直流输入电压。通过使用额外的外部电压转换器,其他主要功率选项可以很容易的获得。

按照设计需求,功率模块典型的是从50-200W的连续波射频输出功率带有大于50dB的增益超过带宽两个八度。需要脉冲,例如对于雷达的,很容易处理通过合并高速电子调制器提供短暂上升和下降时间在10ns以下在到达高达330KHz脉冲重复频率。微波功率模块已经展示出了很杰出的效率特性,达到50%,在理想的窄带宽结构下操作,并且大于35%在多阶带宽设计下。在射频链中,通过合适的增益分配,预先不可获得的低噪声性能(噪声系数小于10dB)对于一个高增益,高功率放大器已经被实现。微波功率放大模块提供很重要的性能上的提升超过了固态功率放大器和传统的行波管放大器对于窄带宽和宽频带的放大器在大于2GHz下操作。这个已经被普遍认可在三个R&D,100多个奖项中,对于6-18GHz微波功率模块,C-Band微波功率模块和超宽带微波功率模块,各自被公认为全世界100项最重要科技产品之一,分别在1994,1997和1998年。

微波功率模块对于高性能接收机结构是非常通用的构件爱你,适当的功率需要有限的空间,宽度和和冷却的规定,一个单独的微波功率模块可以被作为一个自动控制的微型发射机。应用需要更高的功率可简单的实现通过功率多单元整合,提供额外的优点对于获得电波控制和高效率的辐射功率,微波功率模块可以被用到一个相控多元阵中。

这篇论文介绍了微波功率模块技术,包括设计的细节,性能和系统的应用。 这篇文章技术的说明采用了微波功率模块在Northrop Grumman防御系统分支发展 的例子来说明。微波功率模块展现了一个新的技术在微波和毫米波功率放大器上, 并且只有一个有限的科技信息在参考文献中。读者感兴趣的其余的信息关于微波 功率模块可以在网站查询产品资料手册和注意事项和更新的动态。

这篇文章的介绍顺序如下。第二部分包括一个简短的介绍关于最初微波功率模块的发展在三军使用的项目下。这个会继续说明在第三和第四部分中通过讨论Northrop Grumman为了真空升压行波管和微波功率模块发展利用性能资料提供宽带和窄带的微波设计和从毫米波模型所得到的初步结果所采用的方法。权衡比较SSPA,行波管放大器和微波功率模块在第七部分展示出的系统设计,然后在第八部分简短的讨论一下可靠性。基于微波功率模块的发射机概念结构在第IX部分进行描述,包括一般的应用。最后,对于目前的地位和未来的预测和发展在第X部分进行总结。

# 1.3 背景

微波功率模块在1991年后期开始发展作为美国国防部高级研究计划局自发的真空电子的一部分。五个工业发展团队参加了项目: EDD, 美国洛克希德马丁公司, Northrop,和Westinghouse以及Varian。